PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

Patent Number:

JP10177178

Publication date:

1998-06-30

Inventor(s):

MIYATA SHINICHI:: TANAKA YOSHINORI:: YAMAZAKI

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent: ___ JP10177178

Application

JP19960336187 19961217

Priority Number(s):

iPC Classification: G02F1/1341

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To decrease the reaction between amines and a liquid crystal having dielectric anisotropy and to decrease display defects by adding a process for temporarily hardening a sealing material by irradiation with energy prior to a process to drop a liquid crystal. SOLUTION: A sealing material 2 comprising an acryl resin material is printed on a glass substrate 1 with an ITO electrode being a transparent electrode. The sealing material 2 is temporarily hardened by irradiation with IR rays 3 as the energy for irradiation, and then a liquid crystal material 4 having dielectric anisotropy is dropped onto the area surrounded by the temporarily hardened sealing material. After laminating, the sealing material 2 is again completely hardened by irradiation of energy 6. In the obtd. liquid crystal display element, amines in the sealing material 2 are decreased to a half amt. and the reaction with the liquid crystal 4 is decreased by half because the sealing material 2 is temporarily processed when the liquid crystal 4 is dropped, and therefore, display defects can be decreased.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本四特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出國公開委等

特開平10-177178

(43)公開日 平成10年(1998) 6月30日

(51) lac.CL*

교의교육

F!

G02F 1/1041

G 0 2 F 1/1341

宮空対求 未対求 前求項の数3 ○L (全 4 頁)

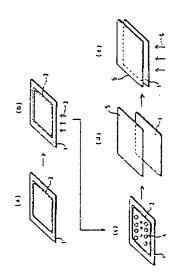
(21)出顧壽号	特顧平8-336187	(71) 出題人 000005821
		心下電器產業株式会社
(四) 出版日	平成8年(1996)12月17日	大阪用門其市大学門其1006署地
		(72) 完明者 全田 慎一
	•	大阪府門其市大学門自1006多地 松下電器
		亚类朱式会社内
		(72)発明者 田中 近紀
		大阪府門真市大学門真1006套地 松下電器
		至急株式会社内
		(72)発明者 山崎 敦
		大阪府門其市大学門其1006署的 松下電器
		至素株式会社内
		(74) 代理人 并建士 基本 電話

(54) 【発明の名称】 資昌豊示京子の製造方法

(57)(英约)

(課題) 対止シール材中のアミンと液晶の化学反応を 減少させ表示不良を軽減させる液晶表示電子の製造方法 を提供することを目的とする。

(解決手段) 工程(a)では基板(の片面に所養量の 対止シール材2を印刷し、工程(b)では対止シール材 2を照射エネルギー3により仮現化する。工程(c)で は仮現化した対止シール対2により回当れた範囲には3 異方性を育する混晶+を適下する。工程(d)では利の 最級5を貼り合わせて、工程(e)では照射エネルギー 3とは別の照射エネルギー3により訂止シール対2を再 現化させる。



(持許請求の毎回)

《請求項1】 2枚の基板の間に波轟を封入するに段 超射ニネルギーにより仮硬化し、前記仮硬化した対止シ ール共により囲まれた範囲に液晶を調下した後、仮現化 した前記封止シール材の上に別の基板を設置し、その役 に前記封此シール材を再硬化させる液晶表示景子の製造 方法。

(語求項2] 対止シール対を仮現化させる超射エネル 記載の液晶表示電子の製造方法。

【請求項3】 対止シール社を仮現化させる照射エネル ギーとして、赤外根を用いることを待改とする語家項1 記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項4】 為硬化性樹脂と紫外線硬化性前脂とを提 合した対止シール材を用いることを特徴とする語求項! ~3のいずれか1項記載の液晶表示電子の製造方法。

【請求項5】 為硬化性樹脂と常外機硬化性制脂とを浸 合した対止シール材を使用し、仮硬化には紫外線と赤外 線のうちのどちらか一方を照射し、真硬化には他方を超 20 計することを特徴とする請求項Ⅰ記載の液晶表示素子の 对适方后。

【発明の詳細な説明】

[1000]

(発明の属する技術分野) 本会明は、液晶表示素子の基 造方法に関するものである。.

[0002]

(従来の技術)従来より、液晶表示第三の大容量化、声 透応答化、大量生産化へ向けての開発が進んでおり、近 生の開発がなされている。

【りり()3】液晶表示景子は一対の各板間に栽密な量の 液晶を対入させることが必要であるが、その製造方法の 一つとして資下法と呼ばれる工法がある(特別昭62-39025号公報),

【0004】適下法は設密な量の液晶を対入するために 一方の基版にあらかじめ必要最小限の液晶を消下し、そ れをもう一方の毛質と耳空中で限り合わせることによっ て封入させる工法である。

【0005】このような調下法は図2に示す様に、対止 40 シール材印刷工程(a)で、基板Iの上に対止シール材 2 毛所定の形に印刷し、次の液晶滴下工程())で、前 記封止シール対2で囲まれた範囲内に必要量の液晶 4 を 瀬下する。そして貼り合わせ工程(c)で、新記液晶4 を訂入するように別の基板3を貼り合わせ、封止シール 工程(d)で照射エネルギー6により前起シール衬を熱 ほ化させるようになっている。

【0006】この海下症は液晶表示第三の排成社科が必 要最小級の世で作製することができ、かつ各工程間の工 胃時間が非常に短時間で済むという特徴がある。

(0007]

(発明が解決しようとする課題) 対比シール材でには現 化促進剤としてアミンが含有されている。従って、従来 の技術では対止シール材でで基板1に印刷した対止シー ル打印刷工程(3)の直径に、液晶調下工程(5)を行 うため、滴下された液晶はと対立シール内のアミンが化 学校応をおこして表示不良を起こす雰囲の一つとなって しった。

【0003】本発明は前亞問題点を解決し、表示品位の ギーとして、禁外機を用いることを行位とする語味項 L 10 見い機晶表示電子が得られる液晶表示電子の製造方法を 提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示器子の 製造方法は、液晶滴下工程の前に対止シール材にエネル ギー照射をして、対止シール材の仮硬化工程を行うこと

【0010】この本会明によると、仮硬化加工により、 対止シール材のアミンの含有量が減るため、液晶が両下 されても反応が抑えられ、その結果、液晶表示器子の表 示不良を軽減させることが可能となる。

(00111

(発明の実施の形態) 請求項[記載の液晶表示器子の製 造方法は、2枚の基板の間に液晶を封入するに際し、基 板に封止シール社を印刷し、この封止シール材を照射エ ネルギーにより仮境化し、前記仮現化した対止シール材 により囲まれた範囲に液晶を満下した後、仮硬化した前 記封止シール材の上に別の各板を並置して前記封止シー ル材を硬化させることを特徴とする。

【0012】この構成によると、対止シール材は仮硬化 年では、高精細かつ表示品位を実現させるための製造方。30。加工が施されているため對止シール内のアミン含有豊か 減少し、液晶を減下しても液晶と対止シール内のアミン の反応を抑えることができ、表示不良の軽減が図れる。 【り013】請求項2、請求項3記載の液晶表示素子の 製造方法は、請求項目記載の封止シール材仮現化工程に おいて、対止シール材を液硬化させる照射エネルギーと して、具体的には紫外線さたは赤外線を用いることを持 姓とする。

【()() 1.4 】 請求項 4 記載の液晶表示電子の製造方法 は、為硬化性樹脂と紫外線硬化性樹脂とを混合した対人 シール材を用いることを特徴とする。請求項方記載の液 **昌長示宗子の製造方法は、慈硬化性樹脂と紫外線硬化性** 間間とを混合した対人シール材を使用し、仮現化させる 際には紫外線または赤外線のどろらか一方を照射し、再 硬化させる際には他方を照射することを特徴とする。

【0.015】この構成によると、対人シール材の仮硬化 **通程において、照射エネルギーとして赤外根を用いた場** 台には熱硬化性謝潤のみが硬化し、照射エネルギーとし て、禁外線を用いた場合には、常外線硬化性制能のみが 現化する。従って、仮現化加工を施すと、対人シール材 50 の半量が硬化し 残りの半量は後の封止シール対硬化工

程においても母者機能を育する対比シール材となる。 【0016】以下本発明の実施の形態について樹上を参 おしつつお明する。

(実施の形態() 図(は本発明の液晶表示素子の製造方 法を示し、(3)に示す対比シール対印刷工程では、ガ ラス書版 (に対止シール) 12を所要の範囲に建市する。 【0017】(5)に示す対正シール対収現化工程で

は、短射エネルデー3を描して前記計止シール計2の表 団上の仮現化を行い、対止シール村2のアミンの含度料 を減少させる。すなわち、没の貼り合わせ工程(d)で 10 の混晶対人を表好に行える様にするため、対止シール材 全てを硬化させるものであってはならない。この照針エ ネルギー3は対止シール対表面上の硬化を行うものであ nazu.

(0013) (c) に示す液晶滴下工程では、解記仮説 化加工された対比シール社2により国まれた部分に液晶 4が減下される。仮硬化加工された対止シール社会はア ミン含有量が減っているため、減下された液晶もとの反 広は発展される.

(0019)(d)に示す貼り合わせ工程では、液晶4 20 脂とが混合されているため、対止シール材仮硬化工程 が適下されたガラス基板しに別のガラス基板らが貼り台 わされるが、封止シール材でには、スペーサーとして作 用する粒径の粒子が混雑されているためガラス菩抜1と ガラス基板5が接触することはない。

(00201 (e)の封止シール材硬化工程では、 善び エネルギー照射6が行われ、対止シール仮硬化工程

(5) で仮硬化された対止シール材2が完全に硬化され る。その結果ガラス基板しとガラス基板5が接着され、 液晶4が完全に訂入される。

(0021)次に本発明の具体例を説明する。

(実施例1) 透明常極である!TO電節付きのガラス基 板しに、アクリル系樹脂材料を対止シール材でとして対 止シール材ED樹工程(a) モ行った。この対止シール材 2には、熱硬化性制脂が混合されている。

【0022】次に封止シール材2を仮観化させるため に、対止シール社2の印刷されたガラス番板1を、20 ()でに保たれた医問された硬化炉に3分間入れて、赤外 親を照射エネルギー3として対止シール材仮現化工程 (な)を行った。

(0023)その後、前記仮硬化加工された対止シール 40 付2で囲まれた部分に、誘電具方性を有する液晶付4。 (チッツ株式会社製)を順下して液晶調下工程(c)を 15016

(0024) そして、貼り合わせ工程(d) を裏細の後 に、対止シール対流化工程(3)では、再び熱風射によ り対止シール対2を完全に硬化させた。得られた液晶表 示孟子は、波轟4を満下する際には対止シール社2が仮 加工されているため、対止シール材2の中のアミンが半 減し成品すどの反応が半減して、表示不良を軽減するに とがてさた。

【10025】前記対止シール材硬化工程(き)は、対止 シール材質を完全に現化させるものであればよいが、例 えば (2.0 ℃に保たれた密閉された硬化炉に半日から一 三人れておくというものがある。

【0026】 (実施房2) 透明常経である「TO成民団 さのガラス基板しに、アフリル系部昭和科を対止シール 材2 とし封正シール材印刷工程(a)を行った。この岩 正シール村でには熱硬化性制能と端外線硬化性制能とが 设合されたものを用いた。

【10027】次に対正シール材でを返頭化させるため に 点長が350mmでもm型の強外権ランプを用い て、対止シール対2の印刷されたガラス基級1と30c inの距離をおいて無外視照射する対比シール材仮硬化工 程(う)を行った。

【0023】その後は、(実施例1) と同様にして液晶 海下工程(c)、貼り合わせ工程(d)、対止シール材 硬化工程(e)を行った。このような構成によっても、 液晶表示量子の表示不具を軽減することができた。ま た。訂正シール計2には為硬化性指指と常外級硬化性掛

(5) で紫外線を超射すると紫外線硬化性部段のみが硬 化するため、返硫化加工の時間を考慮しなくても容易に 封止シール材2の表面のみを硬化できた。

(0023] (英庭団3) (英庭団2)の封止シール材 仮硬化工程(5)において、学外接照射を行う代わり に、波長が1200ヵmで50m型の赤外根ランプを用 いて、対止シール材の印刷されたガラス基板1と30c inの距離をおいて、赤外線照射を行った。

(0030)このような構成によっても、液晶表示素子 20 の表示不良を軽減することができ、液硬化加工の時間を **考望しなくても容易に対止シール材2の表面のみを提化** できた

【0031】上述のように、(実施例2)及び(実施例 3)では、赤外線によるエネルギー照射を行った場合に は、為硬化性掛脳のみが硬化して際外角硬化性掛脳は硬 化しない。逆に禁外機によるエネルギー照射を行った場 合には、紫外線硬化工制器のみが硬化して熱硬化性制器 は硬化しない.

[0032]

(発明の効果)以上のように本発明によると、液晶菌下 工程の前にエネルギー設計による対比シール材度硬化工 提を付加することで、対比シール内のアミン合有量を減 少できる。従って、対止シール内のアミンと誘電異方性 を持つ液晶との反応を軽減させることができ、表示不良 を軽減させることができる。

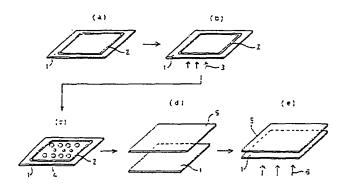
【3033】また前記対止シール材として、熱硬化性樹 語と類外接硬化性制體とを混合した対比シール袢を用い ることで、仮硬化加工が容易になる。さらにこのような 対止シール材を用いる際に、仮現化過程と硬化過程の超 50 射エネルギーを異なるものとすることで、斑射時間を考

特別平10-177173

温せずに対止シール材の半量を現化させることができ カラス菩提 対止シール材 (四面の簡単な説明) 招射エニルギー 【団()本発明の実施の形態を示す液晶表示素干製造方 面下液品 法の工程図 (四2) 従来の液晶表示素子製造方法の工程図 ガラス芸術 12 中エルルエ相部 (前号の説明)

(4)

(B) []



(国2)

